# PHOTOCURABLE COMPOSITION

Publication number: JP2003015278
Publication date: 2003-01-15

Inventor:

SUZUKI NORIKUNI

Applicant:

**FUJIFILM ARCH CO LTD** 

Classification:

- international: G03F7/004; C08F2/44; C08F291/00; G02B5/00;

G02B5/20; G02F1/1335; G03F7/004; C08F2/44;

**C08F291/00; G02B5/00; G02B5/20; G02F1/13;** (IPC1-7): G03F7/004; C08F2/44; C08F291/00; G02B5/00;

G02B5/20; G02F1/1335

- European:

**Application number:** JP20010198793 20010629 **Priority number(s):** JP20010198793 20010629

Report a data error here

## Abstract of JP2003015278

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photocurable composition for a black matrix that suppresses the occurrence of local porphyritic abnormalities and marks of dropping on the surface of a coating film for a color filter and to provide a color filter having a high performance black matrix formed using the photocurable composition. SOLUTION: In the photocurable composition comprising an insulating carbon black, an alkali-soluble binder, a photocurable monomer, a reactor initiator and a solvent, a fluorine-containing nonionic surfactant and a polyoxyalkylene polystyryl phenyl ether are further contained.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-15278 (P2003-15278A)

(43)公開日 平成15年1月15日(2003.1.15)

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	ΡI		テーマコード(参考)			
G03F	7/004	504	G03F	7/004		504	2H025	
C08F	2/44		C08F	2/44		Α	2H042	
						С	2H048	
291/00			291/00			2H091		
G 0 2 B	5/00		G 0 2 B	5/00		В	4J011	
		審査請求	未請求 請求	項の数 2	OL	(全 15 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特顧2001-198793(P2001-198793)	(71)出顧人 591221097					
				富士フ	イルム	アーチ株式会	社	
(22)出顧日		平成13年6月29日(2001.6.29)		東京都	渋谷区:	神宮前6丁目	19番20号	
			(72)発明者	<b>鈴木</b>	徳国			
				静岡県	净岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写			
				真フイ	ルムア	ーチ株式会社	内	

(74)代理人 100105647

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 光硬化性組成物

## (57)【要約】

【課題】 カラーフィルター用塗布膜表面における局所 斑状異常、滴下跡の発生が著しく軽減されたブラックマ トリックス用光硬化性組成物、及びその光硬化性組成物 を用いて形成された、優れた性能のブラックマトリック スを有するカラーフィルターを提供する。

【解決手段】 少なくとも絶縁性カーボンブラック、アルカリ可溶性バインダー、光硬化性モノマー、反応開始剤、及び溶剤を含有する光硬化性組成物において、更にフッ素含有非イオン系界面活性剤およびポリオキシアルキレンポリスチリルフェニルエーテルを含有することを特徴とする光硬化性組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも絶縁性カーボンブラック、アル カリ可溶性バインダー、光硬化性モノマー、反応開始 剤、及び溶剤を含有する光硬化性組成物において、更に フッ素含有非イオン系界面活性剤およびポリオキシアル キレンポリスチリルフェニルエーテルを含有することを 特徴とする光硬化性組成物。

1

【請求項2】 基板上にブラックマトリックス、赤、 緑、及び青の各色がモザイク状もしくはストライブ状に 積層されてなるカラーフィルターにおいて、前記ブラッ 10 クマトリックスが請求項1に記載の光硬化性組成物を塗 布、乾燥、パターン露光、アルカリ現像により形成され たブラックマトリックスであることを特徴とするカラー フィルター。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子や固 体撮像素子に用いられるカラーフィルターのブラックマ トリックスを作製するに好適な光硬化性組成物及びそれ を用いて形成されたカラーフィルターに関する。

#### [0002]

【従来の技術】液晶表示装置などに使用されるカラーフ ィルターのブラックマトリックスは遮光性と絶縁性が必 要であり、その双方を満たす素材として粒子表面を有機 物で被覆した絶縁性カーボンブラックを使用している。 特に、TFT層と同じ側にブラックマトリックスを設け る液晶表示装置の場合、電界のリークなどの問題を考慮 して絶縁性は高いものが要求される。遮光性が優れてい ることからブラックマトリックス用顔料にはカーボンブ ラックが使用されている。そして、絶縁性を高めるため にカーボンブラックの表面に一定の処理が施される。例 えばストラクチャーなどの粒子構造を壊した後にカーボ ンブラックの一次粒子表面にグラフト化により有機物を 化学的に結合したり、被膜形成性のポリマーで被覆した り様々な方法で有機物を付着させる方法で粒子の集まり である粉末としての電気抵抗を高め絶縁性にする手法が 一般的に広く採用されている。例えば、特開平11-3 23143号では、遮光性感光性組成物として、樹脂で 被覆されたカーボンブラック及び界面活性剤を含有する 組成物を提案している。

【0003】尚、ブラックマトリックス作製に際しての カーボンブラックを含有する光硬化性組成物の塗布液の **塗布方法としては、薄膜を均一に得ることができる点** で、スピンコート法が広く採用されている。その際、塗 布液のレベリングを良好に保つために光硬化性組成物の 溶剤としては通常比較的蒸発速度が遅い、沸点が高い1 60℃以上のものが採用されるのが普通である。更に、 カラーフィルターの製造コストの観点から乾燥時間を短 縮するために、上記光硬化性組成物を塗布した後の乾燥 には、通常、真空乾燥が行われる。しかしながら、この 50

乾燥工程では急速に溶剤成分が塗膜中から除去されるた めか、しばしば塗膜表面が局所的に肌荒れのように粗く なる微小な塗膜形状の異常(レンコン状の異常、以後、 局所斑状異常とも呼ぶ)が多数発生し、この局所部分で は膜厚が変動し、パターン露光、アルカリ現像後も残膜 となってカラーフィルターの機能を低下させてしまうと いう問題があった。また、スピンコートする際に被コー ト基板上に塗布液を滴下して広がった液滴の界面後が塗 布ムラ(滴下跡)となってしまうという問題があった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の従来 技術の諸欠点を改良するためになされたもので、その目 的はカラーフィルター用塗布膜表面における局所斑状異 常、滴下跡の発生が著しく軽減されたブラックマトリッ クス用光硬化性組成物、及びその光硬化性組成物を用い て形成された、優れた性能のブラックマトリックスを有 するカラーフィルターを提供することにある。

### [0005]

20

40

【課題を解決するための手段】上記本発明の目的は、下 記構成によって達成された。

(1) 少なくとも絶縁性カーボンブラック、アルカリ可 溶性バインダー、光硬化性モノマー、反応開始剤、及び 溶剤を含有する光硬化性組成物において、更にフッ素含 有非イオン系界面活性剤およびポリオキシアルキレンポ リスチリルフェニルエーテルを含有することを特徴とす る光硬化性組成物。

(2)基板上にブラックマトリックス、赤色(R)、緑 色(G)、及び青(B)の各色画素がモザイク状もしく はストライブ状に積層されてなるカラーフィルターにお いて、前記ブラックマトリックスが上記(1)に記載の 光硬化性組成物を塗布、乾燥、パターン露光、アルカリ 現像により形成されたブラックマトリックスであること を特徴とするカラーフィルター。

#### [0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明

〔1〕 本発明で使用されるフッ素含有非イオン系界面活 性剤は、好ましくは、パーフルオロアルキル基(C.F 2ml ー、nは正の整数)を有する非イオン系界面活性剤 である。この非イオン系界面活性剤は、通常、エチレン オキサイド基(-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-O-)のような親水性基、及 び/又はプロピレンオキサイド基(-C<sub>3</sub> H<sub>6</sub> -O-)の ような親油性基を有している。

【0007】フッ素含有非イオン系界面活性剤として、 例えば、パーフルオロアルキルエチレンオキシド付加 物、N-アルキル-フルオロオクタンスルホンアミドア ルキルアクリレートとポリ(オキシアルキレン)アクリ レートとの共重合体(例えば、Nーブチルパーフルオロ オクタンスルホンアミドエチルアクリレート60%とポ リ(オキシアルキレン)アクリレート40%との共重合 (3)

3

体)を挙げることができる。市販されているものとしては、大日本インキ化学工業(株)製メガファックシリーズの界面活性剤(例えば、F-1420、F-144 D、F-171、F-172、F-173、F-177、F-178 A、F-178 K、F-179、F-183、F-184、F-815)を挙げることができる。

【0008】カラーフィルターのブラックマトリックス 用光硬化性組成物にあっては、黒色顔料成分の分散を良 好とするための分散助剤として、通常イオン系界面活性 10 剤が使用されているが、本発明のカラーフィルターのブ ラックマトリックス用光硬化性組成物においては、非イ オン系界面活性剤の使用が望ましい。

【0009】フッ素系界面活性剤の添加量は、通常固形分として0.05~10質量%、好ましくは0.1~5質量%である。

【0010】〔2〕本発明で使用されるポリオキシアルキレンポリスチリルフェニルエーテルとしては、例えば、下記一般式(A)及び(B)で表される化合物を挙げることができる。

[0011]

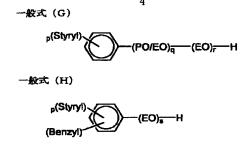
【化1】 一般式(A)

一般式 (B)

【0012】式中: Styrylは、ph-CH=CH-を表す。ここで、 $phはフェニル基である。Benzylは、<math>ph-CH_2-を表す$ 。ここで、phはフェニル基である。 POは、プロピレンオキサイド基( $-C_3H_6-O-$ )を表す。このプロピレンは、 $-(CH_2)_3-$ 、 $-CH_2CH(CH_3)$ -のいずれでもよい。EOは、エチレンオキサイド基( $-C_2H_4-O-$ )を表す。 $nは1\sim3$ 、 $mは7\sim30$ 、 $1は0\sim10を表す。$ 

【0013】更に、下記一般式(G)及び(H)で表される化合物が特に好ましい。

【化2】



【0014】式中:Styryl、Benzyl、PO、EOは、式(A)及び(B)におけるとの同様である。pは2又は3、rは5~25、sは8~30の整数をそれぞれ表す。(PO/EO)qは、上記POとEOとが共存し、POとEOの存在割合(モル比率)が0/10~10/1の範囲にあり、qはPOとEOの合計個数を表し、5~20の整数を表す。

【0015】一般式A及びBにおいて; nは、 $1\sim3$ の整数、好ましくは1である。mは、 $7\sim3$ 0、好ましくは $8\sim2$ 0の整数である。1は、 $0\sim1$ 0、好ましくは $0\sim5$ の整数である。

【0016】一般式G及びHにおいて; pは、2又は3、好ましくは3である。rは、 $5\sim25$ 、好ましくは8~15の整数である。(PO/EO) qは、上記POとEOとが共存し、POとEOの存在割合(モル比率)が0/ $10\sim10/10$ の範囲、好ましくは $2/8\sim5/5$ にあり、qはPOとEOの合計個数を表し、 $5\sim20$ の整数、好ましくは $5\sim15$ を表す。sは $8\sim30$ の整数、好ましくは $15\sim25$ の整数である。

【0017】好ましい界面活性剤は下記化合物 (A1)、(G1)、(H1)である。

(A1): 一般式Aにおいて、nが1であり、 $mが8\sim$ 20の整数であり、 $1が0\sim5$ の整数である化合物。

(G1):一般式(G)において、pが3、rが7~15の整数、そして(PO/EO)qは、POとEOの存在割合(モル比率)が1/5~1/1の範囲にあり、qは6~15の整数を表す化合物。

(H1):一般式(H)において、pが3、sが10~25の整数である化合物。

【0018】さらに好ましい化合物は、下記化合物(A2)(G2)、及び(H2)である。

40 (A2):一般式Aにおいて、nが1であり、mが8~ 12の整数であり、1が0である化合物。

(G2):-般式(G)において、pが3、rが7~15の整数、そして(PO/EO)qは、 $PO \ge EO$ の存在割合(モル比率)が1/4~1/2の範囲にあり、qは10~15の整数を表す化合物。

(H2):一般式(H)において、pが3、sが15~25の整数である化合物。

特に好ましい化合物は、上記化合物(A2)である。

【0019】これらのポリオキシアルキレンポリスチリ 50 ルフェニルエーテルは、1種単独であるいは2種以上を 組み合わせて用いることができる。

【0020】上記のポリオキシアルキレンポリスチリルフェニルエーテルについて市販品としては、例えば、以下のものを挙げることができる。一般式Aで、nが1、mが12、1が0の化合物として、竹本油脂(株)製、商品名:パイオニンD6512、一般式Gで、pが3、(PO/EO)q:PO=2,EO=6、rが10の化合物として、竹本油脂(株)製、商品名:パイオニンD6112W、一般式Hで、pが3、sが10の化合物として、竹本油脂(株)製、商品名:パイオニンD631 100、及び、一般式Hで、pが3、sが20の化合物として、竹本油脂(株)製、商品名:パイオニンD631 100、及び、一般式Hで、pが3、sが20の化合物として、竹本油脂(株)製、商品名:パイオニンD6320。

【0021】ポリオキシアルキレンポリスチリルフェニルエーテルは、本発明の組成物中に組成物全質量に対して0.05~10質量%含有されることが好ましく、より好ましくは0.1~5質量%である。

【0022】尚、フッ素系界面活性剤とポリオキシアルキレンポリスチリルフェニルエーテルとの質量比としては、通常1:50~50:1であり、好ましくは1:1 200~10:1、特に好ましくは2:1~1:2である。 【0023】[3] 絶縁性カーボンブラック

本発明における絶縁性カーボンブラックとは、例えば、カーボンブラック粒子表面に有機物が吸着、被覆または化学結合(グラフト化)していることなど、カーボンブラック粒子表面に有機化合物を有していることであり、そして、下記のような方法で粉末としての体積抵抗を測定した場合絶縁性を示すカーボンブラックのことである。

【0024】絶縁性カーボンブラックをベンジルメタクリレートとメタクリル酸がモル比で70:30の共重合体(質量平均分子量30,000)と20:80質量比となるように、プロピレングリコールモノメチルエーテル中に分散し塗布液を調製し、厚さ1.1mm、10cm×10cmのクロム基板上に塗布して乾燥膜厚3μmの塗膜を作製し、さらにその塗膜をオーブン中で200℃で1時間熱処理した後に、JISK6911に準拠している三菱化学(株)製高抵抗率計、ハイレスターUP

(MCP-HT450)で印加して、体積抵抗値を23 ℃相対湿度65%の環境下で測定する。そして、この体 40 積抵抗値として、 $10^6\Omega \cdot c$  m以上、より好ましくは  $10^8\Omega \cdot c$  m以上、特により好ましくは $10^8\Omega \cdot c$  m 以上を示す絶縁性カーボンブラックが好ましい。

【0025】絶縁性カーボンブラックとして、例えば、特開平11-60988号、特開平11-60989号、特開平10-330643号、特開平11-80583号、特開平11-80584号、特開平9-124969号、特開平9-95625号で開示されている樹脂被覆カーボンブラックを使用することができる。

【0026】その他、カーボンブラックを適宜樹脂で被 50

覆したものでよい。カーボンブラックを樹脂(被覆樹脂)で被覆するには、カーボンブラックに被覆樹脂及び溶剤を加えてミルベースをつくり、それをフラッシング処理やニーダー、ボールミル、サンドミル、ビーズミル、2本又は3本ロールミル、エクストルーダー、ペイントシェーカー、超音波、ホモジナイザーなどの方法により分散処理を行う。これらの処理方法は2つ以上組合わせることも可能である。必要に応じてカーボンブラックを均一に分散させるため分散剤を用いることができる

【0027】カーボンブラックとしては、例えば、三菱 化学社製のカーボンブラック#2400、#2350、 #2300、#2200、#1000、#980、#9 70、#960、#950、#900、#850、MC F88, #650, MA600, MA7, MA8, MA 11, MA100, MA220, IL30B, IL31 B、IL7B、IL11B、IL52B、#4000、 #4010、#55、#52、#50、#47、#4 5、#44、#40、#33、#32、#30、#2 0、#10、#5、CF9、#3050、#3150、 #3250、#3750、#3950、ダイヤブラック A、ダイヤブラックN220M、ダイヤブラックN23 4、ダイヤブラック I、ダイヤブラックL I、ダイヤブ ラック I I 、ダイヤブラック N 3 3 9 、ダイヤブラック SH、ダイヤブラックSHA、ダイヤブラックLH、ダ イヤブラックH、ダイヤブラックHA、ダイヤブラック SF、ダイヤブラックN550M、ダイヤブラックE、 ダイヤブラックG、ダイヤブラックR、ダイヤブラック N760M、ダイヤブラックLP。キャンカーブ社製の カーボンブラックサーマックスN990、N991、N 907、N908、N990、N991、N908。旭 カーボン社製のカーボンブラック旭#80、旭#70、 旭#70L、旭F-200、旭#66、旭#66HN、 旭#60H、旭#60U、旭#60、旭#55、旭#5 OH、旭#51、旭#50U、旭#50、旭#35、旭 #15、アサヒサーマル、デグサ社製のカーボンブラッ クColorBlack Fw200、ColorBl ack Fw2, ColorBlack Fw2V, C olorBlack Fw1, ColorBlack Fw18, ColorBlack S170, Colo rBlack S160, SpecialBlack 6, Special Black 5, Special Bl ack 4, Special Black 4A, Print exU、PrintexV、Printex140U、 Printex140V等を挙げることができる。

【0028】被覆樹脂としては、例えば、以下のものを 挙げることができる。

 ポリオレフィン系ポリマー ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソブチレン等
 ジエン系ポリマー

ポリブタジエン、ポリイソプレン等

3) 共役ポリエン構造を有するポリマー ポリアセチレン系ポリマー、ポリフェニレン系ポリマー

## 4) ビニルポリマー

ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、酢酸ビニル、ポリビニ ルアルコール、ポリ (メタ) アクリル酸、ポリ (メタ) アクリル酸エステル、ポリアクリルアミド、ポリアクリ ロニトリル、ポリビニルフェノール等

5) ポリエーテル

ポリフェニレンエーテル、ポリオキシラン、ポリオキセタン、ポリテトラヒドロフラン、ポリエーテルケトン、 ポリエーテルエーテルケトン、ポリアセタール等

6) フェノール樹脂

ノボラック樹脂、レゾール樹脂等

7) ポリエステル

ポリエチレンテレフタレート、ポリフェノールフタレインテレフタレート、ポリカーボネート、アルキッド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等

8) ポリアミド

ナイロンー6、ナイロン66、水溶性ナイロン、ポリフェニレンアミド等

9) ポリペプチド

ゼラチン、カゼイン等

10) エポキシ樹脂及びその変性物

ノボラックエポキシ樹脂、ビスフェノールエポキシ樹脂、ノボラックエポキシアクリレート及び酸無水物による変性樹脂等

#### 11) その他

ポリウレタン、ポリイミド、メラミン樹脂、尿素樹脂、ポリイミダゾール、ポリオキサゾール、ポリピロール、ポリアニリン、ポリスルフィド、ポリスルホン、セルロース類等

【0029】より具体的にはカルボキシル基を含有する アクリル樹脂は、例えば、 (メタ) アクリル酸、 (無 水)マレイン酸、クロトン酸、イタコン酸、フマル酸、 などのカルボキシル基を有するモノマーとスチレン、α -メチルスチレン、(メタ) アクリル酸メチル、(メ タ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、 (メタ)アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸 40 ブチル、酢酸ビニル、アクリロニトリル、(メタ)アク リルアミド、グリシジル(メタ)アクリレート、アリル グリシジルエーテル、エチルアクリル酸グリシジル、ク ロトン酸グリシジルエーテル、(メタ) アクリル酸クロ ライド、ベンジル (メタ) アクリレート、ヒドロキシエ チル (メタ) アクリレート、N-メチロールアクリルア ミド、N、Nジメチルアクリルアミド、N-メタクリロ イルモルホリン、N, N-ジメチルアミノエチル(メ タ)アクリレート、N,N-ジメチルアミノエチルアク

が挙げられる。中でも好ましいものは、構成モノマーとして少なくとも (メタ) アクリル酸あるいは (メタ) アクリル酸アルキルエーテルを含有するアクリル樹脂であり、さらに好ましくは (メタ) アクリル酸およびスチレンを含有するアクリル樹脂である。

【0030】また、これらの樹脂は樹脂側鎖にエチレン 性二重結合を付加させることもできる。樹脂側鎖に二重 結合を付与することにより光硬化性が高まるため、解像 性、密着性をさらに向上させることができ好ましい。エ 10 チレン性二重結合を導入する合成手段として、例えば、 特公昭50-34443、特公昭50-34444など に記載の方法等が挙げられる。具体的には、カルボキシ ル基や水酸基にグリシジル基、エポキシシクロヘキシル 基および(メタ)アクリロイル基を併せ持つ化合物やア クリル酸クロライドなどを反応させる方法が挙げられ る。例えば、(メタ)アクリル酸グリシジル、アリルグ リシジルエーテル、 $\alpha$ -エチルアクリル酸グリシジル、 クロトニルグリシジルエーテル、(イソ)クロトン酸グ リシジルエーテル、(3,4-エポキシシクロヘキシ 20 ル)メチル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸 クロライド、(メタ)アリルクロライドなどの化合物を 使用し、カルボキシル基や水酸基を有する樹脂に反応さ せることにより側鎖に重合基を有する樹脂を得ることが できる。特に、(3,4-エポキシシクロヘキシル)メ チル(メタ)アクリレートを反応させた樹脂が好まし

【0031】また、少なくとも下記一般式 [1] で表されるモノマーと少なくとも酸性基を有するモノマー(上記した共重合成分を挙げることができる。)との共重合 30 反応によって得られるポリマーも使用することができる。

[0032]
[162] 162

【0033】(式中、Rは水素原子又はメチル基を表し、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$  及び $R_5$  は、それぞれ水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基及びアリール基から選ばれた基である。)

ライド、ベンジル(メタ)アクリレート、ヒドロキシエ チル(メタ)アクリレート、Nーメチロールアクリルア ミド、N, Nジメチルアクリルアミド、Nーメタクリロ イルモルホリン、N, Nージメチルアミノエチル(メ タ)アクリレート、N, Nージメチルアミノエチルアク リルアミド、などの共重合成分を共重合させたポリマー 50 しては、フェニル基、フリル基、ナフチル基などが挙げられる。アルキル基としては、C1、Br、 は、又は環状であってもよく、メチル基、nープロピル 基、isoープロピル基、tertーブチル基などが挙げられ、炭素数1~7のものが好ましい。アリール基と られる。

【0034】また、下記のような樹脂も用いることがで きる。線状有機高分子重合体で、有機溶剤に可溶で、弱 アルカリ水溶液で現像できるものが好ましい。このよう な線状有機高分子重合体としては、樹脂側鎖または主鎖 にカルボキシ基あるいはフェノール性水酸基等の酸性基 を有するものがアルカリ現像可能なため、公害防止の観 点から好ましい。特にカルボキシル基を有する樹脂、例 えば、アクリル酸(共)重合体、スチレン/無水マレイ 変性樹脂等は高アルカリ現像性なので好ましい。側鎖に カルボン酸を有するポリマーとしては、例えば特開昭5 9-44615号、特公昭54-34327号、特公昭 58-12577号、特公昭54-25957号、特開 昭59-53836号、特開昭59-71048号明細 書に記載されているようなメタクリル酸共重合体、アク リル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重 合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸 共重合体等があり、また同様に側鎖にカルボン酸を有す る酸性セルロース誘導体がある。この他に水酸基を有す 20 るポリマーに酸無水物を付加させたものなども有用であ る。これらのなかでベンジル(メタ)アクリレート/ (メタ) アクリル酸共重合体やベンジル (メタ) アクリ レート/(メタ)アクリル酸/および他のモノマーとの 多元共重合体も好適である。この他に水溶性ポリマーと して、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、ポリビニ ールピロリドンやポリエチレンオキサイド、ポリビニー ルアルコール等も有用である。また硬化皮膜の強度をあ げるためにアルコール可溶性ナイロンや2、2-ビスー (4-ヒドロキシフェニル) ープロパンとエピクロルヒ ドリンのポリエーテルなども有用である。これらのポリ マーは任意な量を混合させることができる。

【0035】更には、下記のようなエポキシ樹脂も用い ることができる。

- ●グリシジルアミン型エポキシ樹脂
- トリフェニルグリシジルメタン型エポキシ樹脂
- 分テトラフェニルグリシジルメタン型エポキシ樹脂
- ②アミノフェノール型エポキシ樹脂
- ⑤ジアミドジフェニルメタン型エポキシ樹脂
- **⑥**フェノールノボラック型エポキシ樹脂
- ⑦オルソクレゾール型エポキシ樹脂
- ❸ビスフェノールAノボラック型エポキシ樹脂

【0036】上記の中で、被覆樹脂としては、種々のモ ノマーを選択し、溶解度と酸価をコントロールすること ができるので、(メタ)アクリル酸と(メタ)アクリル 酸エステルの共重合体が好ましい。

【0037】これらの被覆樹脂のゲル浸透クロマトグラ フィー(GPC)で測定した質量平均分子量(重量平均 分子量)の好ましい範囲は1000~300,000で あり、より好ましくは3000~150,000であ

る。300,000を超えると現像性が低下する傾向が ある。

10

【0038】分散剤には、上記被覆樹脂をそのまま用い るほか、後述するような分散剤が併用可能である。これ らの分散剤は単独でも、また、複数組み合わせても使用 可能である。分散処理によりカーボンブラック表面に樹 脂が吸着されると同時にカーボンブラック粒子の凝集が 破壊され粒径が微細化される。

【0039】本発明において、上記樹脂で被覆されたカ ン酸樹脂、ノボラックエポキシアクリレートの酸無水物 10 ーボンブラックの形態としては、粉末、ペースト状、ペ レット状、ペースト状、シート状等が挙げられる。樹脂 で被覆されたカーボンブラックの好ましい平均粒径は  $0.003\sim0.5 \mu m$ の範囲であり、より好ましくは 0. 005~0. 3 μ m の範囲であり、これにより本発 明の種々の効果、特に現像性と画像再現性が一層優れる ようになる。

> 【0040】分散剤としては、BYK社製のAnti-Terra-U, Disperbyk-160, 16 1、162、163、ZENECA社製のSolspe rs20000, 24000GR, 26000, 280 00、楠本化成社製のDA-703-50、NDC-8 194 L, NDC-8203L, NDC-8257 L、KS-860、花王社製のホモゲナールL-18、 L-1820、L-95、L-100、日本ペイント社 製のVP5000、グッドリッチ社製のE5703P、 ユニオンカーバイド社製のVAGH、東洋紡社製のUR 8200、日本ゼオン社製のMR113、等の公知の分 散樹脂を使用することができる。

【0041】また、フタロシアニン誘導体(市販品EF KA-745(森下産業製));オルガノシロキサンポ リマーKP341 (信越化学工業製)、(メタ) アクリ ル酸系(共)重合体ポリフローNo. 75、No. 90、N o. 95 (共栄社油脂化学工業製)、W001 (裕商製) 等のカチオン系界面活性剤:ポリオキシエチレンラウリ ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、 ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチ レンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノ ニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジラウ レート、ポリエチレングリコールジステアレート、ソル 40 ビタン脂肪酸エステル等のノニオン系界面活性剤:エフ トップEF301、EF303、EF352 (新秋田化 成製)、メガファックF171、F172、F173 (大日本インキ製)、フロラードFC430、FC43 1 (住友スリーエム製)、アサヒガードAG710、サ ーフロンS382、SC-101、SC-102、SC -103, SC-104, SC-105, SC-106 8 (旭硝子製) 等のフッ素系界面活性剤; W004、W 005、W017 (裕商製) 等のアニオン系界面活性 剤;EFKA-46、EFKA-47、EFKA-47 50 EA、EFKAポリマー100、EFKAポリマー40

0、EFKAポリマー401、EFKAポリマー450 (以上森下産業製)、ディスパースエイド6、ディスパースエイド8、ディスパースエイド15、ディスパースエイド9100(サンノプコ製)等の高分子分散剤;ソルスパース3000、5000、9000、12000、13240、13940、17000、24000、26000、28000などの各種ソルスパース分散剤(ゼネカ株式会社製);アデカプルロニックL31、F38、L42、L44、L61、L64、F68、L72、P95、F77、P84、F87、P94、L101、P103、F108、L121、P-123 (旭電化製)およびイソネットS-20(三洋化成製)も挙げられる。

【0042】絶縁性カーボンブラックの添加量は、組成物中、通常10~60質量%、好ましくは20~55質量%、特に好ましくは25~50質量%である。

【0043】〔4〕次に、(B) アルカリ可溶性バイン ダーについて説明する。本発明の組成物においては、下 記アルカリ可溶性の樹脂、グラフト共重合体をバインダ ーとして用いることができる。これらのアルカリ可溶性 20 のバインダーとしては、線状有機高分子重合体で、有機 溶剤に可溶で、弱アルカリ水溶液で現像できるものが好 ましい。このような線状有機高分子重合体としては、側 鎖にカルボン酸を有するポリマー、例えば特開昭59-44615号、特公昭54-34327号、特公昭58 -12577号、特公昭54-25957号、特開昭5 9-53836号、特開昭59-71048号明細書に 記載されているようなメタクリル酸共重合体、アクリル 酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重合 体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共 30 重合体等があり、また同様に側鎖にカルボン酸を有する 酸性セルロース誘導体がある。この他に水酸基を有する ポリマーに酸無水物を付加させたものなども有用であ る。特にこれらのなかでベンジル(メタ)アクリレート / (メタ) アクリル酸共重合体やベンジル (メタ) アク リレート/(メタ)アクリル酸/および他のモノマーと の多元共重合体が好適である。この他に水溶性ポリマー として、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、ポリビ ニールピロリドンやポリエチレンオキサイド、ポリビニ ールアルコール等も有用である。また硬化皮膜の強度を 40 あげるためにアルコール可溶性ナイロンや2,2-ビス - (4-ヒドロキシフェニル) -プロパンとエピクロル ヒドリンのポリエーテルなども有用である。

【0044】また、特開平7-140654号に記載の 2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート/ポリス チレンマクロモノマー/ベンジルメタクリレート/メタ クリル酸共重合体、2-ヒドロキシ-3-フエノキシプ ロピルアクリレート/ポリメチルメタクリレートマクロ モノマー/ベンジルメタクリレート/メタクリル酸共重 合体、2-ヒドロキシエチルメタアクリレート/ポリス 50

チレンマクロモノマー/メチルメタクリレート/メタクリル酸共重合体、2-ヒドロキシエチルメタアクリレート/ポリスチレンマクロモノマー/ベンジルメタクリレート/メタクリル酸共重合体などが挙げられる。

12

【0045】また、バインダーと顔料分散剤を兼ねるものとして、特開平10-254133号に記載の下記に示すようなグラフト共重合体を用いることができる。少なくとも、①下記一般式(IIa)及び(IIb)で示される重合体成分のうちの少なくとも1種を含有する重合体主鎖の、一方の末端のみに下記一般式(A)で示される重合性二重結合基を結合して成る、質量平均分子量3×10・以下の一官能性マクロモノマー、②下記一般式(II)で示されるモノマー③四級アンモニウム塩モノマー、及び④下記一般式(IV)で表される無置換又は置換酸アミド基を少なくとも1つ分子中に有するモノマーとから少なくとも成る共重合体。

[0046]

【化4】

一般式(A)

 $\begin{array}{ccc} c_1 & c_2 \\ | & | \\ CH = C \\ | & | \\ V_0 = C \end{array}$ 

【0047】〔式(A)中、V。は-COO-、-OCO-、-OCO-、-CH2OCO-、-CH2COO-、-OO-、-SO2-、-CON-、-CONHCOO-、-CONHCONH-、-CONHSO2-、-CON(P。)ー、-SO2N(P。)ースは-C。H。-を表わす(P。は、水素原子又は炭化水素基を表わす)。c1、c2は、互いに同じでも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、炭化水素基、-COO-Z'又は炭化水素を介した-COO-Z'(Z'は水素原子又は炭化水素を介した-COO-Z'(Z'は水素原子又は置換されてもよい炭化水素基を示す)を表わす。}

[0048]

【化5】

一般式 (IIa)

一般式(IIb)

【0049】 〔式 (IIa) 又は (IIb) 中、V」は、式 (A) 中のV。と同義である。Q」は、炭素数1~18個の脂肪族基又は炭素数6~12個の芳香族基を表わ

す。 d<sub>1</sub>、d<sub>2</sub> は、互いに同じでも異なってもよく、式 (A) 中の c<sub>1</sub>、 c<sub>2</sub> と同義である。Q<sub>6</sub> は一CN又は 一C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> 一Tを表わす。ここでTは水素原子、ハロゲ ン原子、炭化水素基、アルコキシ基又は一COOZ″ (Z″はアルキル基、アラルキル基又はアリール基を示 す)を表わす。)

[0050]

【化6】

一般式 (III)

【0051】 [式(III) 中、 $V_2$ は、式 (IIa) 中の $V_1$  と同義である。 $Q_2$  は、式 (IIa) 中の $Q_1$  と同義である。 $e_1$  、 $e_2$  は互いに同じでも異なってもよく、式 (A) 中の $C_1$  、 $C_2$  と同義である。 $\}$ 

[0052]

【 0053】 [式(IV) 中、 $R_1$ 、 $R_2$  は各々同じでも異なってもよく、水素原子又は炭素数  $1\sim18$  個の置換されてもよい炭化水素基を表し、また $R_1$  と  $R_2$  が、- O - 、- S - 、- N  $R_3$  - (ここで $R_3$  は水素原子又は炭素数  $1\sim12$  個の炭化水素基を表す)を介して互いに結合して環を形成してもよい。〕

【0054】また、バインダーとして、特開平10-2 0496号公報に記載の下記ポリマーも用いることがで きる。そのポリマーは、下記一般式(K)で示されるモ 30 ノマーと少なくとも酸性基を有するモノマーとの共重合 反応によって得られるポリマーである。

[0055]

[
$$\{128\}$$
]
 $CH_2=CR$ 
 $C=O$ 
 $R_4R_3R_1$ 
 $O-C-C=C$ 
 $R_5$ 
 $R_2$ 
(K)

【0056】式(K)中、Rは水素原子又はメチル基を表し、R: ~Rs は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基又はアリール基を表す。

【0057】上記バインダーは、好ましくは質量平均分子量が $1\times10^4$ 以上の重合体が好ましく、より好ましくは質量平均分子量が $2\times10^4\sim5\times10^5$  である。上記バインダーの組成物中の使用量は、組成物中の全固形分に対して0.01 $\sim6$ 0質量%が好ましく、より好ましくは0.5 $\sim3$ 0質量%である。

【0058】 [5] 本発明の組成物は、更に光硬化性モ 50

ノマーと反応開始剤を含有する。光硬化性モノマーとしては、好ましくは、少なくとも1個の付加重合可能なエチレン基を有する、常圧下で100℃以上の沸点を持つエチレン性不飽和基を持つ化合物が挙げられる。反応開始剤としては、好ましくは、ハロメチルオキサジアゾール化合物、ハロメチルーsートリアジン化合物等の活性ハロゲン化合物、ベンゾフェノン系化合物、アセトフェノン系化合物、チオキサントン化合物、3ーアリール置換クマリン化合物、少なくとも一種のロフィン2量体が10挙げられる。

14

【0059】光硬化性モノマーとして、少なくとも1個 の付加重合可能なエチレン性不飽和基をもち、沸点が常 圧で100℃以上の化合物としては、ポリエチレングリ コールモノ (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリ コールモノ (メタ) アクリレート、フェノキシエチル (メタ) アクリレート、等の単官能のアクリレートやメ タアクリレート;ポリエチレングリコールジ(メタ)ア クリレート、トリメチロールエタントリ (メタ) アクリ レート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレー ト、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、 ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジ ペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、ヘ キサンジオール (メタ) アクリレート、トリメチロール プロパントリ (アクリロイルオキシプロピル) エーテ ル、トリ (アクリロイロキシエチル) イソシアヌレー ト、グリセリンやトリメチロールエタン等の多官能アル コールにエチレンオキサイドやプロピレンオキサイドを 付加させた後(メタ)アクリレート化したもの、特公昭 48-41708号、特公昭50-6034号、特開昭 51-37193号各公報に記載されているようなウレ タンアクリレート類、特開昭48-64183号、特公 昭49-43191号、特公昭52-30490号各公 報に記載されているポリエステルアクリレート類、エポ キシ樹脂と(メタ)アクリル酸の反応生成物であるエポ キシアクリレート類等の多官能のアクリレートやメタア クリレートをあげることが出来る。更に、日本接着協会 誌Vol. 20、No. 7、300~308頁に光硬化性モ ノマー及びオリゴマーとして紹介されているものも使用 できる。これらの光硬化性モノマーまたはオリゴマー 40 は、本発明の組成物が放射線の照射を得て接着性を有す る塗膜を形成し得るならば本発明の目的および効果を損 なわない範囲で任意の割合で使用できる。使用量は感光 性組成物の全固形分に対し5~90wt%、好ましくは

【0060】ハロメチルオキサジアゾールやハロメチルーsートリアジン等の活性ハロゲン化合物としては、特公昭57-6096号公報に記載の下記一般式IVで示される2-ハロメチルー5-ビニルー1,3,4-オキサジアゾール化合物が挙げられる。

[0061]

10~50wt%である。

【化9】 ADEC IV M-CH=C-C O C-C-An

【0062】式(IV)中、Wは、置換された又は無置換 のアリール基を、Xは水素原子、アルキル基又はアリー ル基を、Yは弗素原子、塩素原子又は臭素原子を、nは  $1 \sim 3$ の整数を表わす。具体的な化合物としては、2 - 10トリクロロメチルー5ースチリルー1、3、4ーオキサ ジアゾール、2-トリクロロメチル-5- (p-シアノ スチリル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、2-トリ クロロメチル-5-(p-メトキシスチリル)-13, 4-オキサジアゾール等が挙げられる。ハロメチル - s - トリアジン系化合物の光反応開始剤としては、特 公昭59-1281号公報に記載の下記一般式Vに示さ れるビニルーハロメチルーsートリアジン化合物、特開 昭53-133428号公報に記載の下記一般式VIに 示される2-(ナフト-1-イル)-4,6-ビス-ハ 20 ロメチルー s - トリアジン化合物及び下記一般式VIIで 示される4-(p-アミノフェニル)-2.6-ジーハ ロメチルーsートリアジン化合物が挙げられる。

[0063] 【化10】 - <del>NOIT</del> V

【0064】式(V)中、QaはBr, Cl、Pは-C  $Q_3$ ,  $-NH_2$ , -NHR,  $-N(R)_2$ , -OR(CC)で、Rはフェニル又はアルキル基)、Wは任意に置換さ れた芳香族、複素環式核又は一般式VAで示されるもの で、式VA中、Zは一〇一又は一S一であり、Rは上記 と同義である。

[0065]

【化11】

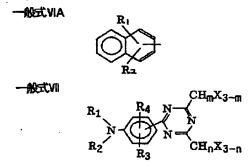
**一般式VI** 

【0066】式 (VI) 中、Xは-Br, -Clを表し、 m, nは0~3の整数で、R'は一般式VIAで示され、 RıはH又はOR。(R。はアルキル、シクロアルキ ル、アルケニル、アリール基)、R2 は-C1, -Br 又はアルキル、アルケニル、アリール、アルコキシ基を 表す。

16

[0067]

【化12】



【0068】式 (VII)中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>は-H、アルキル 基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、又 は一般式VII A、VII Bで示される。R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>は一H、 ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基を表す。X、 Yは-C1, -Brを示し、m、nは0、1又は2を表 す。

[0069]

【化13】

30

**一般式WA** 

- **BET**VIIB

【0070】式VII A、VII B中、R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>はア ルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール 基を表す。置換アルキル基及び置換アリール基における 置換基の例としては、フェニル基等のアリール基、ハロ ゲン原子、アルコキシ基、カルボアルコキシ基、カルボ 40 アリールオキシ基、アシル基、ニトロ基、ジアルキルア ミノ基、スルホニル誘導体等が挙げられる。

【0071】式 (VII)において、R,とR2がそれと結合 せる窒素原子と共に非金属原子からなる異節環を形成し てもよく、その場合、異節環としては下記に示されるも のが挙げられる。

[0072]

【化14】

50

【0073】一般式Vの具体的な例としては、2、4-ビス (トリクロロメチル) -6-p-メトキシスチリル -s-トリアジン、2,4-ビス(トリクロロメチル) タジエニル) - s - トリアジン、2 - トリクロロメチル -4-アミノ-6-p-メトキシスチリル-s-トリア ジン等が挙げられる。

【0074】一般式VIの具体的な例としては、2-(ナ フトー1ーイル) -4, 6ービスートリクロロメチルー s-トリアジン、2-(4-メトキシーナフト-1-イ ル) -4, 6-ビスートリクロロメチル-s-トリアジ ン、2-(4-エトキシーナフト-1-イル)-4,6 ービスートリクロロメチルーs-トリアジン、2-(4 ーブトキシーナフトー1ーイル) -4,6ービスートリ クロロメチルーs-トリアジン、2-[4-(2-メト キシエチル)ーナフトー1ーイル]ー4,6ービスート リクロロメチル-s-トリアジン、2-[4-(2-x)]20 トキシエチル) ーナフトー1ーイル] ー4、6ービスー トリクロロメチルーsートリアジン、2-[4-(2-ブトキシエチル)ーナフトー1ーイル]ー4、6ービス ートリクロロメチルーs-トリアジン、2-(2-メト キシーナフトー1ーイル)ー4,6ービスートリクロロ メチルーsートリアジン、2-(6-メトキシ-5-メ チルーナフトー2ーイル)ー4,6ービスートリクロロ メチルーs-トリアジン、2-(6-メトキシーナフト トリアジン、2-(5-メトキシーナフト-1-イル) -4, 6-ビスートリクロロメチル-s-トリアジン、 2-(4, 7-ジメトキシーナフト-1-イル)-4, 6-ビスートリクロロメチル-s-トリアジン、2-(6-エトキシーナフト-2-イル)-4,6-ビス-トリクロロメチルーsートリアジン、2-(4,5-ジ メトキシーナフトー1ーイル) -4, 6-ビスートリク ロロメチルーsートリアジン等が挙げられる。

【0075】一般式VII の具体例としては、4-[p-N, N-ジ (エトキシカルボニルメチル) アミノフェニ | -2, | 6- | (トリクロロメチル) | -s - トリアジ 40 ン、4-[o-メチル-p-N, N-ジ (エトキシカル ボニルメチル) アミノフェニル] -2,6-ジ(トリク ロロメチル) - s - トリアジン、4 - [p-N, N-ジ (クロロエチル) アミノフェニル] -2, 6-ジ(トリ クロロメチル) -s-トリアジン、4- [o-メチルー p-N, N-ジ (クロロエチル) アミノフェニル) -2,6-ジ(トリクロロメチル)-s-トリアジン、4 ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジン、4- (p-N-x++vカルボニルメチルアミノフェニル) -2,

6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジン、4-6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジン、4-(p-N-クロロエチルカルボニルアミノフェニル) -2, 6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジン、4 - [p-N-(p-メトキシフェニル) カルボニルアミ ノフェニル〕2, 6-ジ(トリクロロメチル)-s-ト リアジン、4- [m-N, N-ジ (エトキシカルボニル メチル) アミノフェニル] -2, 6-ジ(トリクロロメ チル) -s-トリアジン、4-[m-プロモーp-N,N-ジ (エトキシカルボニルメチル) アミノフェニル] -2,  $6-\overline{y}$  (トリクロロメチル) -s-トリアジン、 4- [m-クロロ-p-N, N-ジ (エトキシカルボニ ルメチル) アミノフェニル] -2, 6-ジ(トリクロロ メチル) -s-トリアジン、4- [m-フロローp-N, N-ジ (エトキシカルボニルメチル) アミノフェニ ル] -2, 6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、4- [o-ブロモーp-N, N-ジ (エトキシカル ボニルメチル) アミノフェニル] -2, 6-ジ(トリク ロロメチル) - s - トリアジン、4 - [o - クロロー p -N, N-ジ (エトキシカルボニルメチル) アミノフェ ニルー2, 6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、4-〔o-フロローp-N, N-ジ (エトキシカル ボニルメチル) アミノフェニル] -2, 6-ジ(トリク ロロメチル) -s-トリアジン、4- [o-ブロモーp -N,  $N-\tilde{y}$  (クロロエチル) アミノフェニル] -2, 6-ジ(トリクロロメチル)-s-トリアジン、4-[o-クロローp-N, N-ジ (クロロエチル) アミノ フェニル]-2, 6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジン、4-[o-フロロ-p-N, N-ジ(クロロエチル) アミノフェニル] -2, 6-ジ(トリクロロメ チル) -s-トリアジン、4-[m-プロモーp-N, $N-\tilde{y}$  (クロロエチル) アミノフェニル] -2,  $6-\tilde{y}$ (トリクロロメチル) - s - トリアジン、4 - [m-ク ロローp-N, N-ジ (クロロエチル) アミノフェニ ル] -2, 6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、4-[m-フロロ-p-N, N-ジ(クロロエチ $\nu$ ) アミノフェニル] -2,  $6-\overline{\nu}$  (トリクロロメチ ル) -s-トリアジン、4-(m-ブロモ-p-N-エ トキシカルボニルメチルアミノフェニル) -2,6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジン、4- (m-ク ロローp-N-エトキシカルボニルメチルアミノフェニ ル) -2, 6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、4-(m-フロローp-N-エトキシカルボニルメ チルアミノフェニル) -2, 6-ジ(トリクロロメチ  $\nu$ ) -s - トリアジン、4 - (o - ブロモ- p - N - エ トキシカルボニルメチルアミノフェニル) -2, 6-ジ

(トリクロロメチル) - s - トリアジン、4- (o-ク ロローp-N-エトキシカルボニルメチルアミノフェニ ル) -2, 6-ジ (トリクロロメチル) -s-トリアジ ン、4-(o-フロロ-p-N-エトキシカルボニルメ チルアミノフェニル) -2, 6-ジ (トリクロロメチ ル) -s-トリアジン、4- (m-プロモーp-N-ク ロロエチルアミノフェニル) -2, 6-ジ (トリクロロ メチル) - s - トリアジン、4 - (m - クロロー p - N ークロロエチルアミノフェニル) -2,6-ジ(トリク ロロメチル) - s - トリアジン、4 - (m-フロローp -N-クロロエチルアミノフェニル)-2, 6-ジ(ト リクロロメチル) - s - トリアジン、4 - (o - ブロモ -p-N-0(トリクロロメチル) - s - トリアジン、4 - (o - ク DD - p - N - DDD エチルアミノフェニル) - 2, 6ージ (トリクロロメチル) - s - トリアジン、4 - (o -フロロ-p-N-クロロエチルアミノフェニル) -2,6-ジ(トリクロロメチル)-s-トリアジン、等 が挙げられる。

【0076】これら開始剤には以下の増感剤を併用する ことができる。その具体例として、ベンゾイン、ベンゾ インメチルエーテル、ベンゾイン、9-フルオレノン、 2-クロロ-9-フルオレノン、2-メチル-9-フル オレノン、9ーアントロン、2ーブロモー9ーアントロ ン、2-エチル-9-アントロン、9,10-アントラ キノン、2-エチル-9,10-アントラキノン、2tーブチルー9, 10ーアントラキノン、2, 6ージク ロロー9,10-アントラキノン、キサントン、2-メ チルキサントン、2-メトキシキサントン、2-メトキ シキサントン、チオキサントン、ベンジル、ジベンザル 30 アセトン、p-(ジメチルアミノ)フェニルスチリルケ トン、p-(ジメチルアミノ)フェニル-p-メチルス チリルケトン、ベンゾフェノン、p-(ジメチルアミ ノ) ベンゾフェノン(またはミヒラーケトン)、p-(ジエチルアミノ) ベンゾフェノン、ベンゾアントロン 等や特公昭51-48516号公報記載のベンゾチアゾ ール系化合物が挙げられる。

【0077】3-アリール置換クマリン化合物は、下記 一般式VIIIで示される化合物を指す。R®は水素原子、 炭素数1~8のアルキル基、炭素数6~10のアリール 40 基(好ましくは水素原子、メチル基、エチル基、プロピ ル基、ブチル基)を、R。は水素原子、炭素数1~8の アルキル基、炭素数6~10のアリール基、下記一般式 VIIIAで示される基(好ましくはメチル基、エチル基、 プロピル基、ブチル基、一般式VIIIAで示される基、特 に好ましくは一般式VIIIAで示される基)を表す。 R<sub>10</sub>、R<sub>11</sub>はそれぞれ水素原子、炭素数1~8のアルキ ル基(例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、オクチル基)、炭素数1~8のハロアルキル基(例 えばクロロメチル基、フロロメチル基、トリフロロメチ 50

ル基など)、炭素数1~8のアルコキシ基(例えばメト キシ基、エトキシ基、ブトキシ基)、置換されてもよい 炭素数6~10のアリール基 (例えばフェニル基)、ア ミノ基、-N(R16)(R17)、ハロゲン(例えば-C 1、一Br, 一F)を表す。好ましくは水素原子、メチ ル基、エチル基、メトキシ基、フェニル基、-N (R<sub>16</sub>)(R<sub>17</sub>)、-C1である。R<sub>12</sub> は置換されてもよ い炭素数6~16のアリール基(例えばフェニル基、ナ フチル基、トリル基、クミル基)を表す。置換基として 10 はアミノ基、-N(R16)(R17)、炭素数1~8のアル キル基(例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチ ル基、オクチル基)、炭素数1~8のハロアルキル基 (例えばクロロメチル基、フロロメチル基、トリフロロ メチル基など)、炭素数1~8のアルコキシ基(例えば メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基)、ヒドロキシ 基、シアノ基、ハロゲン(例えば-C1、-Br、-F) が挙げられる。R<sub>13</sub>、R<sub>14</sub>、R<sub>16</sub>、R<sub>17</sub> はそれぞれ 水素原子、炭素数1~8のアルキル基 (例えばメチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基)を 表す。 R13 と R14 及び R16 と R17 はまた互いに結合し窒 素原子とともに複素環(例えばピペリジン環、ピペラジ ン環、モルホリン環、ピラゾール環、ジアゾール環、ト リアゾール環、ベンゾトリアゾール環等)を形成しても よい。R<sub>15</sub> は水素原子、炭素数1~8のアルキル基(例 えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オク チル基)、炭素数1~8のアルコキシ基(例えばメトキ シ基、エトキシ基、ブトキシ基)、置換されてもよい炭 素数6~10のアリール基(例えばフェニル基)、アミ ノ基、N (R<sub>16</sub>)(R<sub>17</sub>)、ハロゲン(例えば-C1、-Br, -F)を表す。Zbは=O、=Sあるいは=C (R<sub>18</sub>)(R<sub>19</sub>) を表す。好ましくは=O、=S、=C (CN)2であり、特に好ましくは=Oである。Ris、R is はそれぞれ、シアノ基、-COOR20、-COR20を 表す。R20、R21 はそれぞれ炭素数1~8のアルキル基 (例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、 オクチル基)、炭素数1~8のハロアルキル基(例えば クロロメチル基、フロロメチル基、トリフロロメチル基 など)、置換されてもよい炭素数6~10のアリール基 (例えばフェニル基) を表す。

【0078】特に好ましい3-アリール置換クマリン化 合物は一般式IXで示される { (sートリアジンー2ーイ ル) アミノ 1-3-アリールクマリン化合物類である。 [0079] 【化15】

【0080】ロフィン二量体は2個のロフィン残基から なる2, 4, 5-トリフェニルイミダゾリル二量体を意 味し、その基本構造を下記に示す。

[0081]

【化16】

【0082】その具体例としては、2-(o-クロルフ ェニル) -4, 5-ジフェニルイミダゾリル二量体、2 - (o-フルオロフェニル)-4,5-ジフェニルイミ ダゾリル二量体、2- (o-メトキシフェニル)-4, 5-ジフェニルイミダゾリル二量体、2-(p-メトキ シフェニル) -4,5-ジフェニルイミダゾリル二量 体、2-(p-ジメトキシフェニル)-4、5-ジフェ ニルイミダゾリル二量体、2-(2,4-ジメトキシフ - (p-メチルメルカプトフェニル)-4,5-ジフェ ニルイミダゾリル二量体等が挙げられる。

【0083】本発明では、以上の開始剤以外に、他の公 知のものも使用することができる。米国特許第2、36 7,660号明細書に開示されているビシナールポリケ トルアルドニル化合物、米国特許第2,367,661 号および第2,367,670号明細書に開示されてい るα-カルボニル化合物、米国特許第2、448、82 8号明細書に開示されているアシロインエーテル、米国 特許第2, 722, 512号明細書に開示されているα 50 ルボン酸;シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル

一炭化水素で置換された芳香族アシロイン化合物、米国 特許第3,046,127号および第2,951,75 8号明細書に開示されている多核キノン化合物、米国特 許第3,549,367号明細書に開示されているトリ アリルイミダゾールダイマー/p-アミノフェニルケト ンの組合せ、特公昭51-48516号公報に開示され ているベンゾチアゾール系化合物/トリハロメチロール -s-トリアジン系化合物。

22

【0084】開始剤の使用量はモノマーに対し、0.0 10 1~100質量%、好ましくは1~50質量%である。 開始剤の使用量が 0. 01質量%より少ないと重合が進 み難く、また、100質量%を超えると重合率は大きく なるが分子量が低くなり膜強度が弱くなる。

【0085】本発明の組成物には、必要に応じて各種添 加物、例えば充填剤、本発明の樹脂以外の高分子化合 物、界面活性剤、密着促進剤、酸化防止剤、紫外線吸収 剤、凝集防止剤等を配合することかできる。

【0086】これらの添加物の具体例としては、ガラ ス、アルミナ等の充填剤:ポリビニルアルコール、ポリ アクリル酸、ポリエチレングリコールモノアルキルエー テル、ポリフロロアルキルアクリレート等のバインダー ポリマー (A) 以外の高分子化合物; ノニオン系、カチ オン系、アニオン系等の界面活性剤; ビニルトリメトキ シシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス (2-メトキシエトキシ) シラン、N-(2-アミノエ チル) -3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメ トキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラ ン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3 30 ーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキ シシラン、3-クロロプロピルメチルジメトキシシラ ン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン、3-メタ クリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-メルカプ トプロピルトリメトキシシラン等の密着促進剤;2,2 -チオビス (4-メチル-6-t-ブチルフェノー ル)、2,6-ジーt-ブチルフェノール等の酸化防止 剤:2-(3-t-ブチル-5-メチル-2-ヒドロキ シフェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール、アルコ ェニル) -4,5-ジフェニルイミダゾリル二量体、2 40 キシベンゾフェノン等の紫外線吸収剤:およびポリアク リル酸ナトリウム等の凝集防止剤を挙げることができ る。

> 【0087】また、放射線未照射部のアルカリ溶解性を 促進し、本発明の組成物の現像性の更なる向上を図る場 合には、本発明の組成物に有機カルボン酸、好ましくは 分子量1000以下の低分子量有機カルボン酸の添加を 行うことができる。具体的には、例えばギ酸、酢酸、プ ロピオン酸、酪酸、吉草酸、ピバル酸、カプロン酸、ジ エチル酢酸、エナント酸、カプリル酸等の脂肪族モノカ

酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン 酸、セバシン酸、ブラシル酸、メチルマロン酸、エチル マロン酸、ジメチルマロン酸、メチルコハク酸、テトラ メチルコハク酸、シトラコン酸等の脂肪族ジカルボン 酸;トリカルバリル酸、アコニット酸、カンホロン酸等 の脂肪族トリカルボン酸;安息香酸、トルイル酸、クミ ン酸、ヘメリト酸、メシチレン酸等の芳香族モノカルボ ン酸:フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメ リト酸、トリメシン酸、メロファン酸、ピロメリト酸等 の芳香族ポリカルボン酸;フェニル酢酸、ヒドロアトロ 10 パ酸、ヒドロケイ皮酸、マンデル酸、フェニルコハク 酸、アトロパ酸、ケイ皮酸、ケイ皮酸メチル、ケイ皮酸 ベンジル、シンナミリデン酢酸、クマル酸、ウンベル酸 等のその他のカルボン酸が挙げられる。

【0088】本発明の組成物には以上の他に、更に、熱 重合防止剤を加えておくことが好ましく、例えば、ハイ ドロキノン、pーメトキシフェノール、ジーtーブチル -p-クレゾール、ピロガロール、t-ブチルカテコー ル、ベンゾキノン、4、4′ーチオビス(3ーメチルー 6-t-ブチルフェノール)、2, 2'-メチレンビス 20 (4-メチル-6-t-ブチルフェノール)、2-メル カプトベンゾイミダゾール等が有用である。

【0089】本発明の組成物を調製する際に使用する溶 剤としては、エステル類、例えば酢酸エチル、酢酸-n ーブチル、酢酸イソブチル、ギ酸アミル、酢酸イソアミ ル、酢酸イソブチル、プロピオン酸ブチル、酪酸イソプ ロピル、酪酸エチル、酪酸ブチル、アルキルエステル 類、乳酸メチル、乳酸エチル、オキシ酢酸メチル、オキ シ酢酸エチル、オキシ酢酸ブチル、メトキシ酢酸メチ ル、メトキシ酢酸エチル、メトキシ酢酸ブチル、エトキ 30 シ酢酸メチル、エトキシ酢酸エチル、

【0090】3-オキシプロピオン酸メチル、3-オキ シプロピオン酸エチルなどの3-オキシプロピオン酸ア ルキルエステル類;3-メトキシプロピオン酸メチル、 3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピ オン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、2-オキシプロピオン酸メチル、2-オキシプロピオン酸エ チル、2-オキシプロピオン酸プロピル、2-メトキシ プロピオン酸メチル、2-メトキシプロピオン酸エチ ル、2-メトキシプロピオン酸プロピル、2-エトキシ 40 プロピオン酸メチル、2-エトキシプロピオン酸エチ ル、2-オキシ-2-メチルプロピオン酸メチル、2-オキシー2ーメチルプロピオン酸エチル、2ーメトキシ -2-メチルプロピオン酸メチル、2-エトキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、

【0091】ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピ ルビン酸プロピル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチ ル、2-オキソブタン酸メチル、2-オキソブタン酸エ チル等;エーテル類、例えばジエチレングリコールジメ ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチル エーテル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソ ルブアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエー テル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエ チレングリコールモノブチルエーテル、

24

【0092】プロピレングリコールメチルエーテルアセ テート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテート 等;ケトン類、例えばメチルエチルケトン、シクロヘキ サノン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン等: 芳香族炭 化水素類、例えばトルエン、キシレシ等が挙げられる。 【0093】これらのうち、3-エトキシプロピオン酸 メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、エチルセロ ソルブアセテート、乳酸エチル、ジエチレングリコール ジメテルエーテル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオ ン酸メチル、2-ヘプタノン、シクロヘキサノン、エチ ルカルビトールアセテート、ブチルカルビトールアセテ ート、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート 等が好ましく用いられる。

【0094】これら溶媒は、単独で用いてもあるいは2 種以上組み合わせて用いてもよい。本発明の組成物は、 上記絶縁性カーボンブラック分散物、光硬化性モノマ 一、反応開始剤、さらに必要に応じて用いられるその他 の添加剤を溶媒と混合し各種の混合機、分散機を使用し て混合分散することによって調製することができる。溶 媒は、組成物中の全固形分が、通常5~50質量%、好 ましくは10~30質量%となるような範囲で使用され

【0095】本発明の組成物は、基板に回転塗布、流延 塗布、ロール塗布等の塗布方法により塗布して感光性組 成物層を形成し(膜厚0.5~2μm)、所定のマスク パターンを介して露光し、現像液で現像することによっ て、着色されたパターンを形成する。この際に使用され る放射線としては、特にg線、h線、i線等の紫外線が 好ましく用いられる。

【0096】基板としては、例えば液晶表示素子等に用 いられるソーダガラス、パイレックス(登録商標)ガラ ス、石英ガラスおよびこれらに透明導電膜を付着させた ものや、固体撮像素子等に用いられる光電変換素子基 板、例えばシリコン基板等が挙げられる。

【0097】現像液としては、本発明の組成物を溶解 し、一方放射線照射部を溶解しない組成物であればいか なるものも用いることができる。具体的には種々の有機 溶剤の組み合わせやアルカリ性の水溶液を用いることが できる。有機溶剤としては、本発明の組成物を調整する 際に使用される前述の溶剤が挙げられる。

【0098】アルカリとしては、例えば、水酸化ナトリ ウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、硅酸ナトリウ ム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミ チルエーテル、テトラヒドロフラン、エチレングリコー 50 ン、ジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、テト

ラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン、ピロール、ピペリジン、1,8-ジアザビシクロー〔5,4,0〕-7-ウンデセン等のアルカリ性化合物を、濃度が0.001~10質量%、好ましくは0.01~1質量%となるように溶解したアルカリ性水溶液が使用される。なお、このようなアルカリ性水溶液からなる現像液を使用した場合には、一般に、現像後、水で洗浄する。

【0099】ブラックマトリックスは、図1及び図2に示すように、TFT6がある基板側の画素電極5間に形成される場合(図1)とカラーフィルター8の各画素(赤(R)、緑(G)、青(B))間に形成される場合(図2)とがある。本願発明の光硬化性組成物から形成されるブラックマトリックスは高抵抗であるので図1の\*

\*ように画素電極間に形成される場合により効果的であり、電気的な短絡による液晶表示の画質の低下を防止することができる。赤、緑、青の画素からなるカラーフィルターの形成に関しては、例えば、特開2001-33616号、特開2000-29292号、特開11-323057号に開示されているような従来の方法を用いることができる。

26

#### [0100]

【0099】ブラックマトリックスは、図1及び図2に 【実施例】以下、実施例を用いて本発明を具体的に説明示すように、TFT6がある基板側の画素電極5間に形 10 するが、本発明の内容がこれらに限定されるものではな成される場合(図1)とカラーフィルター8の各画素 い。

(実施例1)まず下記組成の溶液を調液し、8時間攪拌 することにより感光性樹脂溶液を得た。

ベンジルメタクリレート/メタクリル酸共重合体 5 g (モル比70/30、質量平均分子量約30000) ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート  $2, 4 - \forall x (h) / (h) /$ ビス (エトキシカルボニルメチル) アミノ]フェニル] -1, 3, 5-トリアジン 1. 5 g 4. 4-ビスジエチルベンゾフェノン 0.5g カーボンブラック分散液(\*1) 60g エチルー3-エトキシプロピオネート 30g 一般式(G)で表される界面活性剤(\*2) 0.1g フッ素系非イオン性界面活性剤(\*3) 0. 1 g

【0101】\*1)先に説明した本発明の測定方法により体積抵抗値1.5×10<sup>13</sup> Q・cmを示した多官能エポキシ樹脂で被覆されたカーボンブラックの固形分濃度23質量%エチルー3-エトキシプロピオネート溶液\*2) 竹本油脂(株) 製パイオニンD-6112W(H 30LB:11.9)

\*3) Nーブチルペルフルオロオクタンスルホンアミドエチルアクリレート60%とポリ(オキシアルキレン)アクリレート40%の共重合体

【0102】この感光性樹脂溶液を、1.1m厚のコーニング社製無アルカリガラス1737を360m×460mにカットし1質量%水酸化ナトリウム水溶液にて洗浄した基板に、スピンコーターを用いて1.0 $\mu$ mの膜厚となるようにポイントディスペンス法で塗布した。ついで減圧乾燥により0.5 $\pi$ でであるまで乾燥させたのち、100 $\pi$ 00秒間加熱した。上記方法で得られた基板を、東芝ライテック社製ナトリウムランプで透過、及び反射光で観察すると塗膜は良好に作製されており、局所斑や滴下跡は発生していなかった。

【0103】 (実施例2) 実施例1においてパイオニンD-6112Wを竹本油脂(株) 製パイオニンD-6315 (一般式(H)で表される化合物)で置き換えた以外は実施例1と同一の条件で塗膜を作製したところ、実施例1と同様に局所斑状異常や滴下跡は発生していなかった。

【0104】(比較例1)実施例1のような組成物から一般式(B)で表される界面活性剤を除いた溶液を調液し、8時間攪拌して感光性樹脂溶液を得た。この感光性樹脂溶液を実施例と同様の方法で塗布、減圧乾燥、加熱処理を行った後、東芝ライテック社製ナトリウムランプで透過、及び反射光で観察すると塗膜は良好に作製されておらず、レンコン状の局所斑が発生しており、また滴下跡が発生していた。

【0105】(比較例2)実施例1のような組成物からフッ素系非イオン性界面活性剤を除いた溶液を調液し、8時間攪拌して樹脂溶液を得た。この感光性樹脂を実施例と同様の方法で塗布、減圧乾燥、加熱処理を行った後、東芝ライテック社製ナトリウムランプで透過、及び反射光で観察すると塗膜は良好に作製されておらず、レンコン状の局所斑が発生しており、また滴下跡が発生していた。

【0106】以上の実施例及び比較例から、本発明のブラックマトリックス形成材料は、レンコン状局所斑や滴下跡が発生せず、良好な塗膜が得られることが分かる。 【0107】

【発明の効果】本発明により、表面における微小形状異常、滴下跡の発生が著しく軽減されたブラックマトリックス用光硬化性組成物、及び、優れたブラックマトリックスを有するカラーフィルターを提供することができ

50 る。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】TFT側にブラックマトリックスが設けられた 液晶パネルを示す概念図である。

【図2】カラーフィルター側にブラックマトリックスが 設けられた液晶パネルを示す概念図である。

# 【符号の説明】

1 液晶パネル

\* 2、3 ガラス基板

4 液晶材料

5 画素電極

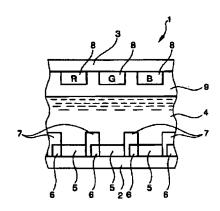
6 TFT

7 ブラックマトリックス

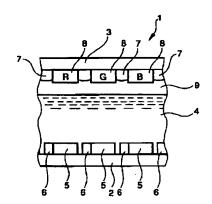
8 カラーフィルター

9 共通電極

[図1]



【図2】



# フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G 0 2 B	5/20	1 0 1	G 0 2 B	5/20	101	4 J O 2 6
G 0 2 F	1/1335	5 0 5	G 0 2 F	1/1335	505	

Fターム(参考) 2H025 AA18 AB13 AC01 AD01 BC13

BC42 CA00 CB13 CB14 CC04

CC11 FA17

2H042 AA09 AA15 AA26

2H048 BA11 BA47 BA48 BB44 BB46

2H091 FA02Y FA35Y LA15 LA18

4J011 PA03 PA69 PA70 PA78 PA83

PB22 PB25 PB40 PC02

4J026 AA02 AA43 AA45 AB19 AC15

AC23 AC35 AC36 BA27 BA28

BA30 BB01 DB02 DB09 DB36

GA07